

日本化粧品技術者会誌 Vol.46, No.4 (2012年12月号) 目次

特集総説 やさしく洗浄する技術 ④

肌にやさしい洗浄製品の開発..... 木村友彦 257

報 文

クライオ SEM によるダメージ毛内部の水分布状態の観察

..... 栗原亮子, 齊藤ゆかり, 今井健仁, 丹羽正直 264

メーカー製品の評価を目的とした化粧塗膜の微視的解析手法の確立

..... 郷田千恵, 本田佳子, 山下美香, 中出正人 271

界面活性剤の相平衡制御によるクレンジングオイルの高性能・高機能化

..... 渡辺 啓, 松尾 玲, 井上裕基, 安達謙太郎, 野田 章 287

ノ ー ト

最小発育阻止濃度 (MIC) を基準とした予測式からの化粧品の保存効力の予測

..... 谷口康将, 野村重雄 295

レポ ー ト

第 27 回 IFSCC ヨハネスブルグ大会参加報告..... 藤田郁尚 301

第 40 回 SCCJ セミナー..... 305

技 術 情 報

日本化粧品工業連合会技術情報 (No. 368, 369, 370)..... 308

Journal of Cosmetic Science (Vol. 63, No. 5)..... 335

International Journal of Cosmetic Science (Vol. 34, No. 4)..... 337

本会の記事

日本化粧品技術者会のご案内..... 341

会の動静..... 344

学 会 行 事 予 告

第 41 回 SCCJ セミナー / 第 11 回 ASCS 大会 / 第 53 回 SCCJ 総会 / 第 6 回 CITE /

第 72 回 SCCJ 研究討論会 / 第 42 回 SCCJ セミナー / IFSCC リオデジャネイロ中間大会 /

第 73 回 SCCJ 研究討論会 / 第 5 回国際デザイン学会連合国際会議 / 太陽紫外線防御研究

委員会第 23 回シンポジウム・第 19 回公開セミナー..... 349

日本化粧品技術者会誌投稿規定..... 351

日本化粧品技術者会誌投稿の手引き..... 352

SI 単位表..... 354

協賛広告一覧..... 354

雑感..... 多田明弘 355

編集後記..... 水谷 宏 355

第 46 巻総目次..... (i)

表紙

デザイン：小林 豊 (資生堂宣伝制作部)

写 真：中村成一 (中村写真事務所)

Journal of SCCJ Vol.46, No.4 Contents

Special Review

Development of Gentle Cleansing Products for Skin Tomohiko Kimura 257

Originals

- The Observation of Water Distribution in Damaged Human Hair by Cryo-SEM
..... Ryoko Kuwabara, Yukari Saito, Takehito Imai, Masanao Niwa 264
- Microscopic Analysis of the Make-up Layer for the Evaluation of the Function
of Make-up Products Chie Gota, Yoshiko Honda, Mika Yamashita, Masato Nakade 271
- Innovation in the Key Performance of a Cleansing Oil by Controlling the Phase Sequence
of the Surfactant System Kei Watanabe, Akira Matsuo, Hiroki Inoue, Kentaro Adachi, Akira Noda 287

Note

- Prediction of Preservative Effectiveness of Cosmetics from a Predictive Formula
on the Basis of the Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
..... Yasumasa Taniguchi, Shigeo Nomura 295

複写をご希望の方へ

日本化粧品技術者会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております。本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は、(社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい。但し、企業等法人による社内利用目的の複写については、当該企業等法人が社団法人日本複写権センター((社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、その必要はございません(社外頒布目的の複写については、許諾が必要です)。

権利委託先 一般社団法人学術著作権協会 〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル3F
FAX: 03-3475-5619 E-mail: info@jaacc.jp

複写以外の許諾(著作物の引用、転載、翻訳等)に関しては、(社)学術著作権協会に委託致しておりません。直接、日本化粧品技術者会 info@sccj-ifsc.com へお問い合わせください。